АННОТАЦИЯ

диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D074000 – Наноматериалы и нанотехнологии»

ЕРЛАНҰЛЫ ЕРАСЫЛ

СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТЕН И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ

Общая характеристика работы. Работа посвящена синтезу углеродных наностен (УНС) методом плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD) с использованием различных видов газоразрядного источника и подложек, а также изучению физикохимических свойств УНС.

Актуальность темы. С развитием нанотехнологий, наноматериалы, в частности углеродные наноструктурированные материалы, всё чаще находят различное практическое применение и активно внедряются в различные отрасли индустрии, в частности, в медицине, электронике, энергетике, нефтегазовой промышленности, строительстве, аэрокосмической отрасли, машиностроении и других областях.

Углеродные наностены (УНС) являются одной из аллотропных модификаций углерода, которые состоят из самоорганизованных листов нанографена, вертикально стоящих на подложках и образовывающих лабиринтообразную структуру. Несмотря на то, что УНС были открыты совсем недавно, в 2002 году, за последние два десятилетия они привлеки огромное внимание большинства ученых во всем мире, об этом свидетельствует резкий рост количества публикаций и патентов, посвященных УНС.

В последнее время значительное внимание было сосредоточено на функциональности УНС для будущих устройств из-за их уникальной морфологии. Благодаря большой площади поверхности около $1000~{\rm M}^2/{\rm \Gamma}$, высокопористой микроструктуре и большой токопроводящей способности, УНС представляет собой многообещающий материал для применения в топливных элементах, литий-ионных батареях, фотоэлектрических устройствах, солнечных элементах, тонкопленочных транзисторах, газовых сенсорах, автоэмиссионных устройствах, поглотителях света, улучшенных биосенсорах, суперконденсаторах и каркасах для тканевой инженерии.

Однако, на данном этапе развития наноиндустрии, одним из важнейших условий является получение наноматериалов, в том числе и УНС, наиболее эффективными и менее энергозатратными методами, что приведет К экономии средств наноструктурированного материала. Кроме этого, управление процессом синтеза и конечной морфологией пленок УНС остается сложной задачей, в частности, получение УНС с необходимой морфологией и физико-химическими свойствами. В этой связи активно развиваются плазменные технологии, которые широко применяются для получения различных наноструктурированных материалов. Возможности плазмохимических технологий в области материаловедения и получения наноматериалов с заданными свойствами очень перспективны и требуют дальнейшего исследования.

Во многих экспериментальных работах для синтеза УНС используют плазму газового разряда различного типа (высокочастотный емкостный разряд, плазма тлеющего разряда, сверхвысокочастотная плазма, плазма атмосферного давления, комбинированный разряд) в роли универсальной среды, где с помощью вариаций параметрами разряда возникает ряд возможностей управления процессом синтеза в целях прецизионного контроля морфологии и свойств, а также исследования механизма роста получаемого материала.

В связи с вышеизложенным можно сделать заключение, что исследование процесса синтеза, механизма роста и формирования УНС, управление морфологией, изучение их свойств является весьма **актуальной** задачей для решения как фундаментальных, так и прикладных задач в нанотехнологии и материаловедении.

Цель работы. синтез УНС методом PECVD с использованием различных видов газоразрядного источника и подложек и изучение их физико-химических свойств.

Объектами исследования являются УНС и технологии синтеза PECVD.

Предмет исследования. Синтез УНС методом PECVD с использованием различных источников плазмы, в частности плазма высокочастотного емкостного разряда (ССР), плазма высокочастотного индукционного разряда (ICP), плазма с инжекцией радикалов сверхвысокочастотного разряда (RI), исследование свойств УНС, УНС с заданной морфологией.

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:

- 1. Разработка экспериментальной установки для синтеза УНС методом ССР- PECVD, определение оптимальных условий синтеза и изучение морфологических и структурных свойств полученных УНС;
- 2. Исследование процесса синтеза УНС методом ICP-PECVD и характеризация физико-химических свойств полученных образцов;
- 3. Синтез УНС на поверхности нанопористой мембраны из оксида алюминия на основе метода RI-PECVD и анализ полученных образцов;
 - 4. Получение УНС с заданной морфологией методами ССР- PECVD и RI-PECVD.

Методы исследования. Для достижения цели работы и выполнения поставленных задач применены следующие методы исследования как свойств плазмы, так и получаемого материала: метод оптической диагностики плазмы, в частности оптико-эмиссионная спектрометрия, методы анализа морфологических характеристик УНС с использованием аналитического оборудования, такого как сканирующий электронный микроскоп (Quanta 3D 200i SEM FEI, SU8200 FE SEM Hitachi High-Technologies Corporation, SEM, ZEISS Crossbeam 540), зондовый сканирующий микроскоп (NTegra Therma), оптический микроскоп DM 6000M (Leica), просвечивающий электронный микроскоп (TEM, JEOL JEM - 1400 Plus), методы структурной характеризации: спектрометр комбинационного рассеяния света (Solver Spectrum, NT-MDT, Россия с длиной волны лазера 473 нм и LabRAM Horiba Evolution & Omega Scope с длиной волны лазера 514,5 нм), рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (XPS) (NEXSA, Thermo Scientific) и ультрафиолетовый фотоэлектронный спектрометр (UPS, NEXSA, Thermo Scientific), метод исследования оптических свойств -спектрофотометр UV-Vis (Lambda1050, PerkinElmer Ltd), методы изучения электрических свойств - система измерения эффекта Холла Ван-дер-Пау (HMS-5500, Ecopia), четырехзондовая система измерения (RM3000, Jandel) и термоэлектрические измерения, метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии на основе SEM, ZEISS Crossbeam 540 для определения элементного состава, методы характеризации морфологии на основе фрактального анализа и функционалов Минковского с использованием программного обеспечения Gwyddion.

Положения, выносимые на защиту:

- оптимальные параметры синтеза УНС на основе разработанного энергоэффективного метода ССР-РЕСVD, без использования дополнительных источников плазмы, являются при температуре 500 °С, поток газов для реакционного газа Ar 7-8 sccm и углеродосодержащего газа СН₄ 0,7-1 sccm, при приделе времени синтеза 20-25 мин и мощности разряда 8-15 Вт, а дальнейшее увеличение мощности высокочастотного разряда (до 100 Вт) приводит к формированию многослойного графена;
- увеличение времени синтеза УНС от 30 до 60 мин с шагом 10 мин на кварцевых подложках методом ICP-PECVD при температуре 800^{0} С и мощности разряда 140 Вт с расходом смеси Ar:CH4 (89,1:9,9%) и H2 20 sccm и 5 sccm изменяет морфологию УНС от лабиринтной с высотой 60 нм (при времени синтеза 30-40мин) к лепестковой с высотой 190 нм (при времени синтеза 50-60 мин), что приводит к повышению кристалличности УНС, в частности, к сужению FWHM рамановского пика G с 37,84 до 33,27 см $^{-1}$, увеличению соотношения I_{G}/I_{D} от 0,92 до 1.59 и степени графитации от 41 % до 52 %, а также к уменьшению поверхностного сопротивления с 2000 до 600 Ω / \square и изменению полупроводниковых свойств от p-типа (30-40 мин) к n-типу (50-60 мин);

- изменение толщины нанопористой мембраны оксида алюминия с 3 мкм до 18 мкм и диаметра пор с 75 нм до 200 нм в процессе синтеза УНС методом RI-PECVD приводит к уменьшению высоты УНС с 907 нм до 85 нм и средней длины стенок с 443 до 314 нм, а также к увеличению плотности пор УНС с 17 до 32 мкм⁻²;
- морфология УНС повторяет морфологию нанопористой мембраны оксида алюминия диаметром пор 150-200нм и толщиной 10 мкм при синтезирован методом ССР-РЕСVD при мощности 11 Вт, температуре 460 °С, в потоке газовой смеси Ar:CH₄ 7:0,8 sccm и времени синтеза 25 мин и методом RI-PECVD при мощности 400Вт, температуре 460 °С, в потоке CH₄:H₂ 50:100 sccm при времени синтеза 10 мин с использованием в качестве подложки нанопористый мембраны.

Основные результаты исследования, полученные и установленные в ходе выполнения диссертационной работы:

- 1. Разработан энергоэффективный ССР-РЕСVD метод синтеза УНС с оптимальными параметрами плазмы, в пределах мощности разряда 8-15 Вт, потока газов для реакционного газа Ar 7-8 sccm и углеродосодержащего газа СН₄ 0,7-1 sccm, температуры 500°С, времени синтеза 10-25 мин, без использования дополнительных источников плазмы, который дает возможность получать качественные УНС. По результатам СЭМ, КРС и АСМ была разработана карта процесса синтеза.
- 2. Проведены экспериментальные работы по осаждению УНС на поверхности кварцевой подложки методом ICP-PECVD в зависимости от времени синтеза. В результате полученные пленки УНС состоят из вертикально ориентированных многослойных листов графена высотой от 60 до 190 нм. В зависимости от времени синтеза морфология пленок УНС изменяется от лабиринтной (30-40 мин) до лепестковой (50-60 мин). Анализ спектров КРС образцов показал, что полученные материалы представляют собой УНС. Отношение пиков IG/ID увеличивается, анализ FWHM пика G спектра КРС показывает сужение пика G с 37,84 см⁻¹ до 33,27 см⁻¹, что свидетельствует об улучшении качества структуры полученных УНС с увеличением времени роста. Выявлено влияние морфологии УНС на различные оптические, структурные и электрические свойства материала. В частности, измерения эффекта Холла и Зеебека образцов показывают, что пленки УНС с лабиринтной морфологией (время синтеза 30 и 40 мин) проявляют полупроводниковые свойства р-типа, тогда как пленки УНС с лепестковой морфологией (время синтеза 50 и 60 мин) проявляют п-тип проводимости.
- 3. Проведены экспериментальные работы по синтезу УНС на поверхности нанопористой мембраны из оксида алюминия на основе метода RI-PECVD. Установлено, что увеличение толщины мембраны оксида алюминия приводит к уменьшению высоты УНС. Расчетное соотношение пиков D и G (I_D/I_G), которое указывает на степень несовершенства структуры, показало одинаковые значения для всех образцов, за исключением образца, где толщина нанопористого алюминия составляет 10 мкм, а высота УНС составляет 334 нм.
- 4. Представлены экспериментальные результаты по синтезу УНС с заданной морфологией на поверхности нанопористой мембраны из оксида алюминия с использованием двух различных методов, а именно CCP-PECVD и RI-PECVD. Установлена зависимость воспроизводимости морфологии мембран структурами УНС от времени синтеза методом CCP-PECVD. В случае УНС, выращенных с использованием RI-PECVD, наностенки растут преимущественно вертикально, что объясняется интенсивной инжекцией водородных радикалов, которые предотвращают вторичный рост УНС. Выявлено влияние диаметра пор и толщины мембраны на рост УНС методом RI-PECVD.

Новизна работы. Новизна и оригинальность работы заключается в том, что в ней впервые:

- Разработан энергоэффективный метод синтеза УНС на основе CCP-PECVD без использования дополнительных источников плазмы.
- Исследовано влияние времени синтеза УНС методом ICP-PECVD на изменение морфологии получаемого материала с лабиринтной к лепестковой.

- Установлено влияние толщины нанопористой мембраны оксида алюминия и диаметра пор при синтезе УНС методом RI-PECVD на высоту, среднею длину стенок плотность пор.
- Определены параметры синтеза методов CCP-PECVD и RI-PECVD для которых синтезированы УНС повторяют морфологию нанопористой мембраны оксида алюминия.

Научно-практическая значимость работы подтверждается высоким интересом международного научного сообщества, как по физике плазмы, химии, материаловедения, электроники, так и в отрасли нанотехнологий. Полученные результаты представляют ценность для развития нанотехнологий, в частности разработка дешевой технологии синтеза УНС, что приведет к получению более дешевого продукта, и получение материала с заданной морфологией дают возможность решению прикладных задач, в частности для практического применения УНС в качестве электродов для суперконденсаторов и в солнечных элементах, для создания газовых сенсоров, фотодетекторов, биосенсоров и радиационно-стойких оптоэлектронных устройств. Исследование влияния параметров и свойств плазмы на синтезируемые УНС, механизм роста и формирование УНС, и анализ физико-химических свойств наноматериала имеют значимость для дальнейших практических приложений.

Необходимость подобных исследований на национальном уровне связана с широким прикладным применением результатов работы, в таких областях как энергетика, электроника, плазменные технологии, нанотехнологии и наноматериалы (углеродные наноматериалы), которые являются приоритетными направлениями научно-технологического и индустриально-инновационного развития Казахстана.

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждены с использованием точных и современных методов анализа, а также научного метода. Для обеспечения достоверности и воспроизводимости все эксперименты проводили в нескольких параллелях, а результаты подтверждались публикациями в журналах с высоким импактфактором и в изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (КОКСНВО МНВО РК), в трудах международных научных конференций ближнего и дальнего зарубежья, а также полученным патентом на полезную модель Республики Казахстан.

Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 статей в журналах с импакт-фактором, входящих в международный информационный ресурс Web of Knowledge (Web of Science, США) и Scopus (Elsevier, Нидерланды), 2 статьи в журналах рекомендованных КОКСНВО МНВО РК, 1 патент на полезную модель РК, 2 работы в книге «Белая книга по нанотехнологиям», 11 работ в материалах Международных научных конференций.

Апробация работы. Полученные результаты докладывались и обсуждались на следующих международных конференциях: International conference on Advanced Energy materials (AEM-2018), Surrey, UK 10-12 September 2018; First Annual Meeting of Kazakh Physical Society, Astana, Kazakhstan, 10-13 October 2018; Международная конференция студентов и молодых ученых «Фараби Әлемі», Алматы, Казахстан, 8-11 апреля 2019г; Second annual meeting of Kazakh Physical Society Almaty, Kazakhstan, June 6-8, 2019; International Conference on Applied Surface Science 2019 (ICASS), Pisa, Italy 17-20 June 2019; XXXIV International conference on Phenomena in ionized gases (XXXIV ICPIG) Sapporo, Hokkaido, Japan 14-19 July 2019; The 7th International Conference on Nanomaterials and Advanced Energy Storage Systems (INESS-2019) Almaty, Kazakhstan, August 7-9, 2019; International workshop "Recent Advanced in Plasma Physics and technology" dedicated to the memory of academician Fazylkhan Baimbetov, Almaty, Kazakhstan, December, 19-21 2019; Международная научная конференция студентов и молодых ученых, «ФАРАБИ ӘЛЕМІ», Алматы, 8-11 апреля 2020г.; Scientific-Coordination Session on "Non-Ideal Plasma Physics" Moscow, Russia, December 16-17, 2020; 7th Nano Today conference Guangzhou, China, November 16-18, 2021; 20th International Congress on Plasma Physics, Gyeongju, Korea from November 27 to December 2, 2022; 25th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC25), Kyoto, Japan, May 21-26, 2023; Third annual meeting of Kazakh

Рhysical Society Kurchatov, Kazakhstan, June,7-11, 2023. Также экспериментальные результаты обсуждались на еженедельных научных семинарах лаборатории Пылевой плазмы и плазменных технологии во главе с академиком НАН РК, д.ф.-м.-н., проф. Т.С. Рамазановым физико-технического факультета КазНУ имени аль-Фараби и с научными консультантами проф. М.Т. Габдуллиным (Казахстанско-Британский технический университет, Казахстан) и проф. М. Хори (Университет Нагоя, Япония), и коллабораторами: проф. Хироки Кондо (Университет Нагоя, Япония), проф. А.Н. Джумабеков (Назарбаев Университет, Казахстан) и проф. В.В. Брус (Назарбаев Университет, Казахстан).

Личный вклад автора Представленные результаты исследований, в частности разработка экспериментальной установки и метод синтеза УНС на основе ССР-РЕСVD, исследование процесса синтеза УНС различными методами синтеза и изучение свойств полученных материалов были проведены автором. Постановка задач и обсуждение полученных экспериментальных результатов проводились совместно с научными консультантами. Во всех статях Ерланулы Е. является первым автором или автором-корреспондентом, таким образом внес основной вклад при подготовке всех указанных научных трудов.

Связь темы с планом научно-исследовательских работ и различными Государственными программами. Работа выполнена в соответствии с планами прикладных научно-исследовательских работ: грант КН МОН РК AP08856684 «Синтезирование углеродных наностен в плазменной среде, исследование их свойств и практическое применение» 2020-2022гг.; грант КН МНВО РК AP19676443 «Создание био-, фото- и газочувствительных сенсоров на основе углеродных наностен» 2023-2025гг.